Влияние инверсии зон на фононные спектры твердых растворов Hg_{1-x}Zn_xTe

© Л.К. Водопьянов, И.В. Кучеренко[¶], А. Марчелли^{*}, Е. Бураттини^{*}, М. Пиччинини^{*}, М. Честелли Гауди^{*}, Р. Трибуле⁺

Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук,

119991 Москва, Россия

* Национальная лаборатория Фраскати ИНФН,

00044 Фраскати, Италия

⁺ Лаборатория физики твердого тела, ЦНРС,

Медон, Франция

(Получена 26 апреля 2005 г. Принята к печати 10 мая 2005 г.)

Узкозонные полупроводниковые сплавы II–VI и IV–VI являются удобным объектом для исследования электрон-фононного взаимодействия. Однако в сплавах IV–VI концентрация свободных носителей достаточно высока (~ 10^{18} см⁻³), что затрудняет изучение этого эффекта методом оптического отражения. Концентрация свободных носителей в узкозонных твердых растворах $Hg_{1-x}Zn_x$ Te значительно меньше (~ 10^{16} см⁻³), поэтому плазменная составляющая оказывает меньшее влияние на спектр решеточного отражения. Спектры отражения кристаллов $Hg_{1-x}Zn_x$ Te с x = 0.1-1 исследовались в далекой инфракрасной области в диапазоне 30-700 см⁻¹ в интервале температур 40-300 К. С помощью дисперсионного анализа и анализа Крамерса–Кронига определены частоты TO-фононов HgTe- и ZnTe-подобных мод в зависимости от состава. Показано, что перестройка фононного спектра имеет двухмодовый характер. В узкозонном сплаве с x = 0.1 измерены температурные зависимости частот TO-фононов и параметра затухания в интервале температур 80-200 К. Впервые оптическими методами обнаружено уменьшение частоты TO-фонона мягкой моды вблизи точки инверсии зон при T = 110 К. Параметр затухания несколько возрастает в окрестности этой температуры. Полученные результаты качественно согласуются с теоретической модыь Кавамуры и др., учитывающей влияние электрон-фононного взаимодействия на частоту мягкой моды в соединениях IV–VI.

PACS: 63.20.-e, 63.20.Dj, 63.20.Mt

1. Введение

Узкозонные сплавы II–VI и IV–VI являются удобным объектом для исследования электрон-фононного взаимодействия. Однако в сплавах IV–VI концентрация свободных носителей достаточно высока ($\sim 10^{18}$ см⁻³), что затрудняет исследование этого эффекта методом оптического отражения. Концентрация свободных носителей в узкощелевых твердых растворах $Hg_{1-x}Zn_xTe$ значительно меньше ($\sim 10^{16}$ см⁻³), поэтому плазменная составаляющая оказывает меньшее влияние на спектр решеточного отражения.

Зонная структура твердых растворов HgZnTe аналогична зонной структуре хорошо изученных твердых растворов HgCdTe [1]. Бинарное соединение ZnTe является широкозонным полупроводником, а HgTe — полуметаллом. Зона проводимости твердых растворов Hg_{1-x}Zn_xTe с полупроводниковой стороны имеет симметрию Γ_6 , а валентная зона, состоящая из вырожденных в точке Γ зон легких и тяжелых дырок, имеет симметрию Γ_8 . После инверсии зон твердые растворы HgZnTe становятся полуметаллом. В точке инверсии пересекаются все три зоны. Согласно [2], в растворе с x = 0.1 бесщелевое состояние достигается при $T \approx 120$ К. Плавно изменяя температуру в окрестности этой точки, можно пройти через точку инверсии зон.

$$\Delta \propto \ln rac{1}{E_{
m F}+E_G-h\omega_{
m TO}}.$$

Здесь $E_{\rm F}$ — уровень Ферми, E_G — ширина запрещенной зоны, $\omega_{\rm TO}$ — частота ТО фонона. При $E_G + E_{\rm F} \approx h\omega_{\rm TO}$ частота ТО фонона имеет минимальное значение. Величина этого эффекта пропорциональна константе электрон-фононного взаимодействия, выраженной через оптический деформационный потенциал.

2. Эксперимент

Серия монокристаллических образцов $Hg_{1-x}Zn_x$ Те (x = 0.1-1) была выращена методом перемещающейся зоны нагрева. Подробное описание этого метода дано в

Уменьшение частоты поперечного оптического (ТО) фонона вблизи точки инверсии зон в результате электрон-фононного взаимодействия теоретически было предсказано Кавамурой и др. для узкозонных сплавов IV–VI [3]. Согласно предложенной модели, деформация, вызванная оптической модой, расщепляет почти вырожденные в точке инверсии уровни, и энергетическая щель увеличивается. Уменьшение энергии электронной системы в результате понижения энергии электроннов валентной зоны компенсируется увеличением упругой энергии решетки, вызывая размягчение соответствующей фононной моды. Согласно [3], разность квадратов исходной и перенормированной частот составляет

[¶] E-mail: vodopian@maill.lebedev.ru

работе [4]. Состав образцов (x) определялся рентгеновским микрозондовым анализатором и из рентгеновских дифракционных измерений постоянной решетки. Для оптических измерений образцы полировались механически и травлением в полирующем травителе. Концентрация электронов, измеренная из эффекта Холла, составляла $n = 4.5 \cdot 10^{16}$ см⁻³ при T = 77 K, а подвижность $\mu = 920$ см²/(B · c).

Коэффициент отражения измерялся в геометрии почти нормального падения света на спектрометре Фурье типа Bruker Equinox 55 FTIR в диапазоне частот $30-700 \text{ см}^{-1}$ с разрешением 1 см⁻¹. В качестве детектора использовался охлажденный до гелиевой температуры полупроводниковый болометр. Измерения на всех образцах проведены при температурах 40, 100, 200 и 300 К. Измерения на узкозонном образце с x = 0.1дополнительно проводились в интервале температур 80-140 K с шагом 10 К.

Анализ спектров отражения и обсуждение результатов

Спектры отражения Hg_{1-x}Zn_xTe для различных составов представлены на рис. 1. Для всех составов четко видны две полосы отражения, характерные для двухмодового типа перестройки ТО-фононного спектра, что полностью согласуется с результатами предыдущих исследований [5]. Из рисунка также видно, что с увеличением концентрации Нд растет сила осциллятора НgТе-подобной моды и уменьшается сила осцилляторов ZnTe-подобной моды. При частоте 95 см⁻¹ наблюдается дополнительная фононная мода в кристаллах с x = 0.2и 0.1. Природа этой моды до сих пор не ясна, но есть предположения, что она связана с вакансиями Нд [5]. В узкозонных образцах с x = 0.2 и 0.1 плазменные колебания вносят заметный вклад в коэффициент отражения. Это проявляется в увеличении R при частотах меньше 100 см⁻¹ (рис. 1).



Рис. 1. Спектры отражения кристаллов $Hg_{1-x}Zn_xTe$ при T = 295 K.



Рис. 2. Зависимости частоты ТО фононов HgTe- и ZnTeподобных мод от состава в кристаллах $Hg_{1-x}Zn_x$ Te при T = 295 K.

Для анализа спектров инфракрасного (ИК) отражения использовалась динамическая диэлектрическая функция в виде

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\rm hf} + \sum_{j} \frac{S_j \omega_j^2}{\omega_j^2 - \omega^2 - i\omega\Gamma_j} - \frac{\omega_{\rm p}^2 \varepsilon_{\rm hf}}{\omega(\omega + i\Gamma)}, \quad (1)$$

где первый член $\varepsilon_{\rm hf}$ — высокочастотная диэлектрическая проницаемость; второй член представляет вклад колебательных мод решетки и дефектов с частотами фононных мод ω_j , силами осцилляторов S_j и параметрами затухания Γ_j ; третий член связан с плазменными колебаниями с частотой $\omega_{\rm p}$ и параметром затухания $\Gamma = 1/\tau$, где τ — время релаксации свободных носителей заряда.

Спектры отражения сначала анализировались на основе соотношения Крамерса–Кронига, затем проводился дисперсионный анализ с использованием диэлектрической функции (1). Подгонка расчетных значений коэффициента отражения к экспериментальным данным осуществлялась по программе, использующей метод наименьших квадратов. Эта процедура позволила определить зависимости от состава и температуры следующих параметров: частоты ТО фононов HgTe- и ZnTe-подобных мод, силы осцилляторов и параметров затухания. Из анализа преобразования Крамерса–Кронига были получены максимумы мнимой части диэлектрической проницаемости Im(ε) и Im($-1/\varepsilon$), что дает возможность определить ТО и LO моды, которые мало отличались от частот, полученных из дисперсионного анализа.

На рис. 2 показаны зависимости частот ТО фононов $Hg_{1-x}Zn_x$ Те от состава при T = 300 К. Видно, что в этом твердом растворе осуществляется двухмодовая перестройка фононного спектра.

Для исследования влияния бесщелевого состояния на спектр фононов был выбран кристалл с x = 0.1, в котором, согласно [2], пересечение зон при переходе от полупроводника к полуметаллу происходит при $T \approx 120$ К. Спектры отражения были измерены в интервале температур 80-140 К с шагом 10 К. Точность



Рис. 3. Спектр отражения для образца $Hg_{0.9}Zn_{0.1}$ Те при T = 300 К. Экспериментальные значения R обозначены точками, расчетные значения с учетом диэлектрической функции (1) показаны сплошной кривой.

подгонки расчета к эксперименту для коэффициента отражения с динамической диэлектрической функцией в образце с x = 0.1 продемонстрирована на рис. 3. Ошибка определения параметров для этого образца находилась в пределах 0.011-0.017.

Температурные зависимости HgTe- и ZnTe-подобных мод представлены на рис. 4 и 5. Температурная зависимость частоты HgTe-подобной моды имеет минимум при T = 110 K. Следует отметить, что плазменная частота имеет максимум при T = 110 K (рис. 6). Максимальные значения $\omega_{\rm p}$ соответствуют минимальным значениям эффективной массы электронов вблизи бесщелевого состояния.

Параметр затухания Γ несколько увеличивается в интервале 120–80 К (рис. 4), но в действительности $\Delta\Gamma$ имеет бо́льшие значения, если принять во внимание, что Γ монотонно уменьшается с уменьшением температуры из-за уменьшения ангармоничности. Мы наблюдали такое поведение Γ в полупроводниковых образцах с x = 0.2-0.93. Когда энергетическая щель становится сравнимой с энергией ТО фонона, возникает дополнительный канал рассеяния в результате виртуальных переходов электронов из валентной зоны в зону проводимости с участием фононов, что и приводит к увеличению Γ .

Сила осциллятора HgTe-подобной моды растет с уменьшением температуры, т. е. с уменьшением ширины энергетической щели, и имеет максимум при T = 110 К. Для объяснения этого результата следует, вероятно, учесть влияние электрон-фононного взаимодействия на диэлектрическую функцию в условиях, когда ширина запрещенной зоны E_G становится сравнимой с энергией TO фонона.

Частота ZnTe-подобной TO моды имеет совсем другую температурную зависимость: она возрастает при уменьшении температуры в интервале 300-80 К от 166.5 до 171.8 см⁻¹. В области бесщелевого состояния можно заметить лишь незначительное изменение наклона. Следует отметить, что существует крреляция между характером температурных зависимостей HgTe-



Рис. 4. Температурные зависимости частоты TO фонона HgTe-подобной моды и параметра затухания Γ в образце с Hg_{0.9}Zn_{0.1}Te.



Рис. 5. Температурная зависимость частоты ТО фонона ZnTeподобной моды в образце Hg_{0.9}Zn_{0.1}Te.



Рис. 6. Температурная зависимость плазменной частоты $\omega_{\rm p}$ в образце ${\rm Hg}_{0.9}{\rm Zn}_{0.1}{\rm Te}.$



Рис. 7. Температурная зависимость мод Ω_+ и Ω_- в образце $Hg_{0.9}Zn_{0.1}$ Те.

и ZnTe-подобных мод и температурной зависимостью запрещенной зоны этих бинарных соединений: температурный коэффициент ZnTe отрицателен, а HgTe положителен. Это указывает на возможную корреляцию между колебательными модами и электронной структурой сплавов $Hg_{1-x}Zn_x$ Te.

В кристаллах с x = 0.1 существует сильное взаимодействие LO фононов HgTe-подобной моды с плазменными колебаниями. Плазменная частота пересекается с частотой LO фонона моды HgTe, в результате чего возникает электрон-фононное спаривание [6]. Это взаимодействие не позволяет непосредственно определить частоты LO фононов HgTe-подобной моды. Плазмонфононные HgTe-подобные спаренные моды Ω_+ и $\Omega_$ определялись из частотной зависимости

Im
$$\left(-\frac{1}{\varepsilon}\right) = \frac{\varepsilon''}{(\varepsilon')^2 + (\varepsilon'')^2},$$

где ε' и ε'' — действительная и мнимая части диэлектрической функции, полученные из преобразований Крамерса–Кронига и дисперсионного анализа. Температурные зависимости спаренных HgTe-подобных мод представлены на рис. 7. На этих кривых также имеются минимумы при T = 120-110 K.

4. Заключение

Таким образом, мы наблюдали уменьшение частоты ТО фонона HgTe-подобной моды и увеличение параметра затухания вблизи точки инверсии зон в $Hg_{0.9}Zn_{0.1}Te$. Этот результат качественно согласуется с предсказаниями теории, развитой для узкозонных полупроводников IV–VI [3]. Для объяснения представленных в данной работе результатов необходимо создание новой теоретической модели, учитывающей особенности зонной структуры твердых растворов II–VI.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 03-02-17110.

Список литературы

- R. Dornhaus, G. Nimtz. Narrow-Gap Semiconductors. Springer Tracts in Modern Physics (Springer Verlag, Berlin– Heidelberg–N. Y.–Tokyo, 1985) v. 98, p. 119.
- [2] A. Sher, D. Eger, A. Zemel, H. Feldstein, A. Raizman. J. Vac. Sci. Technol. A, 4, 2024 (1986).
- [3] H. Kawamura, S. Katayama, S. Tanako, Hotta. Sol. St. Commun., 14, 259 (1974).
- [4] R. Tribulet, A. Lasbley, B. Toulouse, R. Granger. J. Cryst. Growth, 79, 695 (1986).
- [5] M.P. Volz, F.R. Szofran, S.L. Lehoczky, Ching-Hua Du. Sol. St. Commun., 75, 943 (1990).
- [6] M. Balkanski. Infr. Phys., 29, 729 (1989).

Редактор Т.А. Полянская

Effect of band inversion on the phonon spectra of $Hg_{1-x}Zn_xTe$ semiconductor alloys

L.K. Vodopyanov, I.V. Kucherenko, A. Marchelli*, E. Burattini*, M. Piccinini*, M. Cestelli Guidi*, R. Tribulet⁺

Lebedev Physical Institute,

Russian Academy of Sciences,

119991 Moscow, Russia

* Laboratori Nazionali Frascati INFN,

00044 Frascati, Italy

⁺ Laboratories de Physique des Solides, CNRS, Medon, France

Abstract II-VI and IV-VI narrow-gap semiconductor alloys are very suitable subjects for study of the electron-phonon interaction. However, free carrier concentration is fairly high ($\sim 10^{18} \,\mathrm{cm}^{-3}$) in IV-VI alloys that makes difficult to study this phenomenon by the optical reflection method. Free carrier concentration in $Hg_{1-x}Zn_xTe$ is much less $(\sim 10^{16}\,cm^{-3})$ and as a result plasma vibration has less effect on the lattice vibration spectrum. Reflection spectra of $Hg_{1-x}Zn_xTe$ with x = 0.1-1 were studied in far infrared region $30-700 \,\mathrm{cm}^{-1}$ in the temperature range 40-300 K. Composition dependences of TO-phonon HgTe- and ZnTe-like modes are determined. It was found that the phonon spectra has two-mode behavior. Temperature dependences of TO-phonon frequencies and damping parameter Γ are measured in the temperature range 80-200 K in Hg_{0.9}Zn_{0.1}Te. For the first time decreasing of TO-phonon frequency of HgTe-like mode was observed near the band inversion point at T = 110 K. The damping parameter slightly increases in vicinity of this temperature. Experimental results qualitavely agree with the Kawamura theory model which takes into account influence of the electron-phonon interaction on the TO-phonon frequency of soft mode in IV-VI narrow-gap semiconductors.